## 平成16年度大学院工学研究科(博士前期課程)専門試験問題

## 問題22 電磁気·電磁波

設問すべてについて解答すること。

- 1. 真空中 (誘電率 $\varepsilon_0$  [F/m], 透磁率 $\mu_0$  [H/m]) に置かれた平板に面密度 $\sigma$  [C/m²] の電荷が一様に分布している。
- (1) 平板の面積が無限大のとき、平板からの垂直距離z [m]の位置にある点Pに生ずる電界の大きさ $E_{\infty}$  [V/m]をガウスの定理から求めよ。
- (2) 平板が半径a[m]の円板のとき、円板の中心から垂直距離z[m]の位置にある点Pに生ずる電界の大きさ $E_a[V/m]$ を電位から求めよ(図 1 参照)。
- (3)  $E_a$  が $E_\infty$  の半分となるための円板半径aと中心からの距離zとの関係を求めよ。

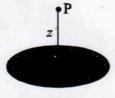


図 1

- 2. 図 2 において,真空中(誘電率 $\varepsilon_0$  [F/m],透磁率 $\mu_0$  [H/m])に置かれた有限長 2l [m]の直線状導線に電流 I [A]が流れている。
  - (1) x y面内の点Pでのベクトルボテンシャル A [Wb/m]を求めよ。ただし、円筒座標系における点Pの座標は $(r,\theta,0)$  とする。なお、電流密度をJ [A/m²]、電流の分布している体積をV [m³]、その体積要素 dv [m³]から考察点までの距離をR [m]として、 $A = \frac{\mu_0}{4\pi}$   $\iiint_v \frac{J}{R} dv$  [Wb/m]である。
  - (2) 点Pでの磁界 H [A/m]を求めよ。

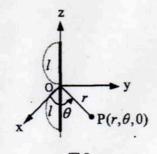


図 2

注1: 
$$\int \frac{dz}{\sqrt{z^2 + r^2}} = \log |\sqrt{z^2 + r^2} + z|$$
。 注2: 円筒座標において、 $\nabla \times A = \frac{1}{r} \begin{vmatrix} \hat{r} & r\theta & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_r & rA_\theta & A_z \end{vmatrix}$ 。

## 平成 1 6 年度大学院工学研究科(博士前期課程)専門試験問題

問題 11 **静電磁界・定常電流** すべての設問に解答すること。

注意: ここでは、物理量はすべて SI 単位系で表わされているとする。また、真空中の誘電率と透磁率を、それぞれ  $\epsilon_0$ 、 $\mu_0$  とする。

- 問 1. 図 1 のように、半径 a の導体球を、内半径 b、外半径 c の導体球殻が同心状に囲んでいる。(a < b < c である。)導体球と導体球殻の間に、誘電率  $\epsilon_1$  の物質が半径 t まで詰まっており、その外側に誘電率  $\epsilon_2$  の物質が詰まっている。(a < t < b である。)導体球に電荷 Q を与え、導体球殻を接地する。
  - (1) 導体及び誘電体中の電界の強さE、電東密度の大きさD及び電位Vを、中心からの距離rの関数として求め、それらの概略を図示せよ。
  - (2) 導体球と導体球殻間の静電容量を求めよ。
  - (3) 2つの誘電体内の電界について、それらの強さの最大値が一致するための条件を示せ。

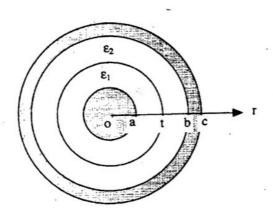


図1: 導体球と導体球殻及び導体間を埋めている誘電体

間 2. 長さ無限、半径 R の円柱状導体がある。導体の透磁率を $\mu$ とする。円柱導体の中心を通る軸(z 軸とする)方向に、均一な電流 J が流れている。xy 面内の磁束密度 B を求めよ。